

作品番号：41900020
作品タイトル：正福寺
作家：佐藤英世
キャプション：
コレクション：OPO
ソース：
撮影地：東京都東村山市
撮影年月日：
学術名：
クレジット表記：(c)Sun Point / Artefactory
モデルリリース：なし
プロパティリリース：なし
ピクセル数：4256px × 2848px
印刷サイズ：30.9cm × 20.7cm
データサイズ：4.8MByte
ファイル形式：JPEG